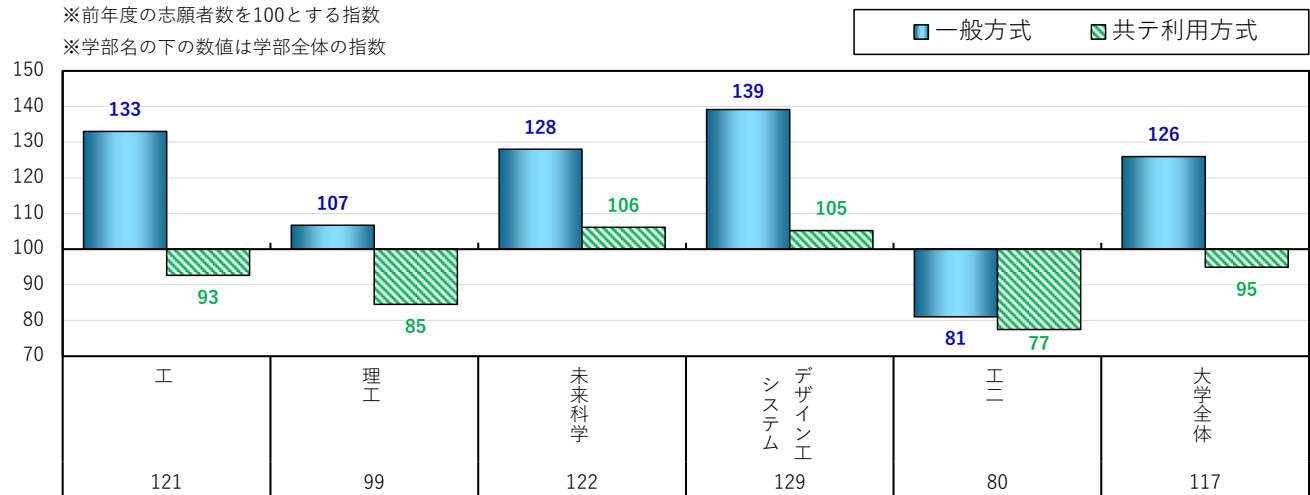


東京電機大：大学全体では大幅増加、新規方式と併願学科・学系の拡大が影響 一般：+5,159人 共テ：-430人

※前年度の志願者数を100とする指数
 ※学部名の下の数値は学部全体の指数



主な入試変更点

試験会場：全学部<一般・前期、前期英語外部試験利用(2/1・5)>…津田沼廃止、千葉追加
 <一般・前期、前期英語外部試験利用(2/2・3)>…長野廃止、上田追加
 <一般・前期、前期英語外部試験利用(2/4)>…津田沼、長野廃止、千葉、上田追加
 出願方法：全学部<一般・前期>…併願不可→1日につき最大4学科・学系まで併願可
 <一般・前期英語外部利用>…一般・前期に出願した場合、1日で2学科・学系の併願可
 ※一般・前期と同一学科・学系の受験も可
 →1日につき最大4学科・学系まで併願可
 選抜方法：全学部<一般・後期英語外部試験利用…新規実施

COMMENT ※()内の数値は志願者数の前年度対比指数

大学全体では、<一般・後期英語外部試験利用>の新規実施と、<一般・前期>、<一般・前期英語外部利用>で併願可能な学科・学系の数の増加により、4,729人(117)の大幅増加で2年ぶりの増加。志願者数は3万人を上回った。工二を除いても(118)の大幅増加。学部別では、昼間部においては理工(99)を除いた3学部が増加、いずれも20%以上の大幅増加だった。方式別では、一般方式は5,159人(126)の大幅増加。新規実施の<一般・後期英語外部試験利用>を除いても(120)の大幅増加。併願可能な学科・学系の数の増加があった<一般・前期英語外部利用>(135)、<一般・前期>(128)はいずれも大幅増加。特に<一般・前期英語外部利用>は2019年度の新規実施以降、4年連続増加。共通テスト利用方式は430人(95)のやや減少で2年連続減少。

<一般方式>

- 工(133)**は、大幅増加で3年ぶりの増加。志願者数は9,400人を上回った。新規実施の<一般・後期英語外部試験利用>を除いても(126)の大幅増加。学科別では、全学科で増加。特に、(先端機械工)(164)、(情報通信工)(162)は激増。
- 理工(107)**は、やや増加。新規実施の<一般・後期英語外部試験利用>を除くと(101)の微増。学系別では、6学系中で増加が3学系、減少が3学系と均等に分かれた。(理工/電子工)(161)は前年度大幅減少の反動もあり激増、(理工/建築・都市環境)(133)は2年連続大幅増加。一方で、(理工/理)(77)は大幅減少で3年連続減少。
- 未来科学(128)**は、2年連続大幅増加。志願者数は6,000人を上回った。新規実施の<一般・後期英語外部試験利用>を除いても(121)の大幅増加。学科別では、3学科とも大幅増加。
- システムデザイン工(139)**は、大幅増加。志願者数は4,600人を上回った。新規実施の<一般・後期英語外部試験利用>を除いても(132)の大幅増加。学科別では、2学科とも大幅増加。特に(デザイン工)(121)は2017年度の学部新設翌年から、6年連続増加で志願者数は1,500人を上回った。

<共通テスト利用方式>

- 工(93)**は、やや減少で2年連続減少。学科別では、6学科中で増加は(情報通信工)(111)のみ。他の5学科はいずれも減少で、特に(電子システム工)(73)、(先端機械工)(75)は大幅減少。
- 理工(85)**は、2年連続大幅減少。学系別では、6学系中、大幅増加の(理工/電子工)(126)、やや増加の(理工/建築・都市環境)(106)を除いた4学系が減少で、いずれも大幅減少。特に(理工/機械工)(54)はほぼ半減。
- 未来科学(106)**は、3年ぶりの増加だが、やや増加。学科別では、3学科中2学科で増加。特に(情報メディア)(121)は大幅増加で2年連続増加。一方で、(ロボット・メカトロニクス)(86)は2年連続減少。
- システムデザイン工(105)**は、前年度大幅減少の反動は小さくやや増加。学科別では、(情報システム工)(112)は増加。一方で、(デザイン工)(91)は前年度大幅減少に引き続き、2年連続減少。